

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】令和 2 年 5 月 7 日 (2020.5.7)

【公開番号】特開 2018-160779 (P2018-160779A)

【公開日】平成 30 年 10 月 11 日 (2018.10.11)

【年通号数】公開・登録公報 2018-039

【出願番号】特願 2017-56463 (P2017-56463)

【国際特許分類】

H 0 4 N 5/369 (2011.01)

H 0 4 N 5/225 (2006.01)

H 0 4 N 5/232 (2006.01)

H 0 1 L 27/146 (2006.01)

G 0 2 B 7/34 (2006.01)

G 0 3 B 13/36 (2006.01)

【F I】

H 0 4 N 5/369 6 0 0

H 0 4 N 5/225 3 0 0

H 0 4 N 5/232 1 2 0

H 0 1 L 27/146 D

H 0 1 L 27/146 E

H 0 1 L 27/146 A

G 0 2 B 7/34

G 0 3 B 13/36

【手続補正書】

【提出日】令和 2 年 3 月 23 日 (2020.3.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 0】

請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の撮像素子を制御する制御方法であって、

検出手段が、前記撮像素子の前記複数の第 1 の電極または前記複数の第 2 の電極から読み出された信号を選択的に用いて、焦点状態を検出する検出工程と、

制御手段が、前記検出工程で検出された焦点状態に応じて、前記複数の第 1 の電極及び前記複数の第 2 の電極のいずれかから選択的に読み出すように、前記撮像素子を制御する制御工程と

を有することを特徴とする制御方法。